⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) $\Psi 4 - 76004$

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成4年(1992)3月10日

C 08 F

2/44 220/32

MB P MCS MMP

7107 - 4 J

C 09 D 5/02 8215-4 J 7242-4 J

未請求 請求項の数 1 (全10頁) 審査請求

69発明の名称

エマルション組成物

②特 爾 平2-189541

@出 頭 平2(1990)7月19日

@発 明 者 Ш 本 誠 之 千葉県茂原市町保138-1

@発 明 者 石 H 忠

千葉県茂原市東郷2142

明 @発 者 志 艉. 孝 弘 千葉県茂原市東郷2142

@発 明 者 鎌 \mathbf{H} 景

千葉県茂原市高師266-9

る出 願 人 三井東圧化学株式会社

東京都千代田区霞が関3丁目2番5号

砂代 理 人

弁理士 最上 正太郎

明 细光

1. 発明の名称

エマルション組成物

2. 特許請求の範囲

1)エマルションの分散粒子が、少なくとも①エ ポキシ基を有する共重合体を含有する層、②エ ポキシ基およびエポキシ基と反応可能な官能基 のいずれにも不活性な共重合体を含有する層お よび、③エポキシ基と反応可能な官能基を有す る共重合体を含有する層を稜層してなり、②の 層が①の層と③の層の間に積層されてなること を特徴とするエマルション組成物。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、ポット・ライフが長く、常温でも雄 膜形成時に架橋構造を形成し、良好な架橋塗膜が 得られることを特徴とする自己果様性を育するエ マルション組成物に関する。

このエマルションは、途料、接着剤、紙加工、 繊維加工、印刷インキ、セメント混和剤などの広

- 1 -

い分野にわたって好適に使用可能である。

(従来の技術とその問題点)

従来、架橋性を有するエマルションは、塗膜形 成後の架構反応によって形成される鎖目構造が、 **竣膜の耐熱性、機械的安定性、接着性および耐溶** 剤性を向上させるため、広い分野で使用されてき た。この架橋性を有するエマルションは使用に供 するときの成分数で一成分系と二成分系とに分け られる。

二成分系は、エマルションの安定性に問題はな いが、使用に際して二液を混合しなければならな いという作業性の悪さがある。したがって、この ような欠点がない一成分系で自己架構性を有する エマルションが理想のタイプである。

しかし、この様なエマルションは、相互に反応 し得る官能基を同一粒子内に均一に含んでいるた め、粒子内で架構反応が起こり易く、ポット・ラ イフが短く、架橋が塗膜の耐久性に効果的に働か なかったり、造膜性の低下を招いたりする欠点を もっている。またこのような自己架構型のエマル ションは、加熱を必要とすることが多いが、常温 での反応性を上げようとすると、その反応性のた めにポット・ライフが短くなってしまうという、 相反する問題を抱えている。

(発明が解決しようとする課題)

本発明の課題は、相互に反応する官能基を有する共重合体を同一粒子内に非常に安定に保持することによって、一液型で、ポット・ライフが長く、さらに陰膜形成時に常温でも充分な架橋反応を起こし、耐久性の良好な架構塗膜を与えるエマルション組成物を提供することである。

(課題を解決するための手段)

本発明者等は、これらの課題を解決するために 鋭意検討し、その結果、エマルションの分散粒子 が、少なくとも3層以上からなり、互いに反応す る官能基を有する共重合体をそれぞれ別個に含有 する層の間に、これらの官能基のいずれにも不活 性な共重合体を含有する層を積層してなるエマル ション組成物の製造に成功し、これが、非常に安 定に保持でき、塗膜を形成するに際して、常温で

- 3 -

は、グリンジルアクリレート、グリンジルメタク リレート、アリルグリンジルエーテル等のエポキ ン誘導体等が挙げられる。これらは単独または2 種以上を混合して使用してもよい。

ついで、エポキシ基と反応可能な官能基を有す る共重合体を生成させるための「エポキシ基と反 応可能な官能基を有するモノマー」としては、カ ルボキシル基を含むアクリル酸、メタクリル酸、 クロトン酸、マレイン酸またはそのモノアルキル エステル、イタコン酸またはそのモノアルキルエ ・ステル、フマル酸またはそのモノアルキルエステ ルなどのエチレン性不飽和カルボン酸:アミノ基 を含むN-メチルアミノエチルアクリレート、N ーメチルアミノエチルメタクリレート、ジメチル アミノエチルアクリレート、ジメチルアミノエチ ルメタクリレート等のアクリル酸またはメタクリ ル酸のアルキルアミノエステル類;ビニルピリジ ン等のモノビニルピリジン類:ジメチルアミノエ チルビニルエーテルなどのアルキルアミノ基を育 するピニルエーテル類 ; N - (2 - ジメチルアミ

も充分な架構反応を起こし、耐久性の良好な架構 塗膜を与えるという事実を見出し、一複型で、ポット・ライフが長く、耐久性の良好な塗膜を与え るエマルション組成物である本発明を完成した。

(2)

すなわち、本発明は、エマルションの分散粒子が、少なくとも①エポキシ基を育する共重合体を含有する暦、②エポキシ基およびエポキシ基と反応可能な官能基のいずれにも不活性な共重合体を含有する層および、③エポキシ基と反応可能な官能基を有する共重合体を含有する層を積層してなり、②の層が①の層と③の層の間に積層されてなることを特徴とするエマルション組成物を提供するものである。

本発明のエマルション組成物はつぎのような方 法で製造することができる。

本発明のエマルション組成物の分散粒子に含有される各種共重合体を製造するために使用されるモノマーは、以下の3種に大別される。

まず、エポキシ基を有する共重合体を生成させ るための「エポキシ基を有するモノマー」として

- 4 -

ノエチル)アクリルアミド、N-(2-ジメチル アミノエチル)メタクリルアミド等のアルキルア ミノ基を育する不飽和アミド類等が挙げられる。 これらは単独または2種以上を混合して使用して もよい。

さらに、「その他のモノマー」、すなわち、「エポキシ基およびエポキシ基と反応可能なな自然な事がである。「エポキシをを存する共気合体」、「エポキシを可能をな自然を有する共気合体」を生成させるのに使用されるモノマーとしては、メチルー、インプロピルー、ローブチルー、ローブミルー、インフロピルー、インアミルー、デシルー、デジルー、デジルー、デジルー、アクリアシルー、アクリアクリル酸エステルのドロー、アクリルをはメタクリルでは、メテルのピニルエステル類:アクリニ

したがって、本発明の組成物に含有される分散 粒子は、「エポキシ基を有するモノマー」と「そ の他のモノマー」を原料モノマーとして使用し 「エポキシ基を有する共重合体」を生成させ、2 種以上の「その他のモノマー」を原料として使用 し「エポキシ基およびエポキシ基と反応可能な官

- 7 -

せるために使用されるエポキシ基を有するモノマーは、全モノマー量の0.1~40重量%で、好ましくは 3~20重量%である。また「エポキシ基と反応可能な官能基を有する共重合体」を生成させるために使用されるエポキシ基と反応可能な官能基を有するモノマーは、全モノマー量の0.1~40重量%で、好ましくは 3~20重量%である。各モノマーとも量が減ると強膜形成時の架構密度か下がり、量が多すぎると重合時の安定性が低下する。

本発明の組成物の分散粒子は、所望の共重合体 を順次生成させるために必要なモノマーを使用し て、順次エマルション重合法により共置合させて 生成する共重合体を積層して得られる。

この重合に際して乳化剤、重合開始剤、連鎖移 動剤が用いられる。

重合の際に用いられる乳化剤は、適常の乳化重合に使用されている公知の乳化剤であり、例えば、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウリル磁酸ナトリウム、アルキルジフェニルエーテルジスルホン酸ナトリウム、アルキルナフタレンス

(3) 能基のいずれにも不活性な共産合体」を生成させ、 さらに「エポキシ基と反応可能な官能基を有する モノマー」と「その他のモノマー」を原料モノマ ーとして使用し「エポキシ基と反応可能な官能基 を有する共産合体」を生成させ、これらの共重合 体をそれぞれ含有する層を補留させて製造する。

「エポキシ基を有する共重合体」を含有する層の共重合体を生成させるのに使用されるモノマーの量は、分散粒子中の全共重合体の生成のために使用する全モノマー量 100重量部に対して、10~80重量部であり、「エポキシ基およびエポキシ基と反応可能な官能基のいずれにも不活性な共重合体」を含有する層の共重合体を生成させるのに使用されるモノマーの量は、同じく全モノマー量100重量部に対して、10~60重量部、さらに「エポキシ基と反応可能な官能基を有する共重合体」を含有する博の共重合体を生成させるのに使用されるモノマーの量は、同じく全モノマー量100重量部に対して、20~90重量部である。

また、「エポキシ基を有する共重合体」を生成さ

- 8 -

ルホン酸ナトリウム、ジアルキルスルホコハク酸 ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム、オレイン 酸カリウム、ナトリウムジオクチルスルホサクシ ネート、ポリオキシエチレンアルキルエーテル磁 酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルフェ ニルエーテル硫酸ナトリウム等のアニオン性乳化 剤:ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリ オキシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシエ チレンオクチルフェニルエーテル、ポリオキシエ チレンノニルフェニルエーテル、オキシエチレン ・オキシプロピレンプロックコポリマー等の非イ オン性乳化剤;ラウリルトリメチルアンモニウム クロライド、ステアリルトリメチルアンモニウム クロライド等の陽イオン性乳化剤等がある。 使用される乳化剤の量は、全モノマー量 100重量 部に対して、0.05~20重量部、重合時の安定性の 面などから、0.2~5重量部がより好ましい。 重合開始剤は通常の乳化重合に用いられる公知の ものが使われるが、例えば、過酸化水素、過硫酸

アンモニウム、過硫酸カリウム等の過硫酸塩:ア

ゾビスイソブチロニトリルおよびその塩酸塩:クメンハイドロパーオキサイド、tertーブチルハイドロパーオキサイド等の有機過酸化物:これらの過硫酸塩または過酸化物と跌イオン等の金属イオンおよびナトリウムスルホキシレート、ホルムアルデヒド、ピロ亜硫酸ソーダ、L-アスコルビン酸等の還元剤との組合せによるレドックス開始剤などがある。

これらの開始剤が全モノマー量 [00重量部に対して、0.1~4 重量部使用される。

さらに、必要に応じてメルカプタン類などの連 鎖移動剤の添加も可能である。

また、本発明のエマルション組成物の最終固形 分は、実用的な面から 30~70重量%が好ましい。

本発明の組成物に含有される分散粒子の製造において、乳化重合の方法は、通常の乳化重合方法 と同様に実施できる。ただ、分散粒子の層毎に、 添加するモノマー組成・量を変化させ、各層の共 重合体の生成に必要なモノマーの添加終了時に、 乳化重合が完結するように充分な熱成時間を取ら

- 1 1 -

を生成させ、これを含有する層を被慮させる。 すなわち、「エポキシ基と反応可能な官能基を有 するモノマー」と「1種以上のその他のモノマ ー」、あるいは「エポキシ基を有するモノマー」 と「1種以上のその他のモノマー」を原料モノマ ーとして選択し、「エポキシ基と反応可能な官能 基を有する共重合体」、あるいは「エポキシ基を 有する共重合体」を生成させる。

以上のように、分散粒子中で少なくとも3層からなり、中間の層に内部層と外部層に含有される 共電合体の官能基が、エマルション組成物中で分 散粒子中の各共重合体が互いに反応するのを抑制 し、安定性を向上させることが可能である。

本発明の組成物の製造は、一般に、乳化剤、重合開始剤を含む水相に、モノマーの商下および共 重合を完結させるための充分な熱成を各層毎に繰り返すことによって行なわれる。各層のモノマー 商下開始時に、新たに賃合開始剤を添加すること や、モノマーを水および乳化剤と混合して乳化モ ノマーとして滴下しても良い。 ⁽⁴⁾れる。

本発明の上記の分散粒子の製造において、各圏 の共重合体の生成に必要なモノマーの選択は盤要 である。

まず、最初の層に含有される共重合体の製造の ためには、「エポキシ基を有するモノマー」と 「1種以上のその他のモノマー」、あるいは「エ ポキシ基と反応可能な官能基を有するモノマー」 と「1種以上のその他のモノマー」を原料モノマ . 一として選択して、「エポキシ基を有する共康合 体」、あるいは「エポキシ基と反応可能な官能基 を有する共重合体」を生成させる。これらの共重 合体を含有する層に積層させる層は、2種以上の 「その他のモノマー」を原料として選択して「エ ポキシ基およびエポキシ基と反応可能な官能基の いずれにも不活性な共重合体」を生成させ、これ を含有する層を形成させることが重要である。 この層にさらに最初の層に含有される共重合体と 反応する官能基を有する共重合体を含有する層を 形成するように原料モノマーを選択して共重合体

- 1 2 -

重合は、温度30~90℃、圧力は常圧乃至加圧で 行なわれる。重合は窒素などの不活性ガス中で行 なうのが好ましい。

本発明のエマルション組成物において、上記方法で製造される分散粒子は、「エポキシ基を有する仕て、と「その他のモノマー」をモノマーと「その他のモノマー」をモノマーとして得られる「モポキシ基を有する層、2種以上の「イエポキシ基と反応可能なな官能基のいに「エポキシをと反応でするとしてのに、おいて、と「「エポキシをと反応でするをするとして得られる「エポキシをと反応であるとして得られる「エポキシをと反応であるとして得られる日本である。

この組成物において、各層は、それぞれ全モノマー量 100重量部に対して、10~80重量部、10~60重量部および20~90重量部を含有してなる。とくに、「エポキシ基およびエポキシ基と反応

可能な官能基のいずれにも不活性な共重合体」を 含有する層は10~60重量部の範囲が好ましいが、 10重量部未満では貯蔵中に粒子内で架構反応が起 こり易く、エマルションの安定性が悪くなり、60 重量部を越えると強膜形成時での架構反応性が低 下してしまう。

また、本発明のエマルション組成物では、所望の効果を阻害しない限り、通常のエマルションに添加される添加剤、例えば中和剤、消泡剤、分散剤、増粘剤、顔料、増膜助剤、有機溶剤、可塑剤、防腐剤、防腐剤、防銹剤および界面活性剤等、また強膜形成時での架構反応の触媒となるような添加剤、例えばトリメチルアミン、トリエタノールアミン、トリエチルアミン、ジメチルエタノールアミン、ジエチルエタノールアミン、ジエチルエタノールアミン、ジエチルエタノールアミン、ジエチルエタノールアミン等の三級アミンを添加しても何ら差し支えがない。

(実施例)

以下に実施例で本発明を詳細に説明する。

なお、実施例および比較例の組成の一覧を第1 表に示す。

- 1 5 -

タン 0.1g

(第二層):純水72.0g、DBS 0.4g、スチレン93.2g、ブチルアクリレート86.8g、tードデシルメルカプタン 0.2g

(第三層): 純水72.0g、DBS 0.4g、スチレン 57.6g、ブチルアクリレート108.9 g、メタク リル酸13.5g、tードデシルメルカプタン 0.2 g

得られたエマルション組成物を常温まで冷却した後、中和剤としてアンモニア水を添加してPHを7.5 に調整し、200 メッシュ渡布で濾過した。 実施例 2

各層の重量比は実施例しと同様で、第一層のガラス転移温度(以下、Tgと略する)を下げた本発明のエマルション組成物を製造した。操作は実施例1と同様で、各層の乳化モノマーの組成は、以下の通りであった。

(第一層): 純水36.0g、DBS 0.2g、スチレン 20.7g、プチルアクリレート46.8g、グリシジ ルメタクリレート22.5g、t-ドデシルメルカプ (5) 寒旅例 1

第一層、第二層、第三層の低量比が2:4:4となる本発明のエマルション組成物を製造した。まず、撹拌機、還流コンデンサー、胸下装置および温度計を備えた反応容器に、純水 370g、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム(以下、DBSと略す)1gを仕込み、窒素雰囲気中、撹拌下、温度70℃で過硫酸カリウム 2.3gを添加した。一方、下記組成の3層の乳化モノマーを別々に準備した。つぎに、上記の水溶液に第一層の乳化モノマーを滴下した後、熱成させた。さらに、第二層および第三層の乳化モノマーの滴下および熱成を順次繰り返した。

適下時間は第一層では3時間、第二層および第三層では2時間、また熟成時間は各層で2時間であった。各層における乳化モノマーの組成は次の通りであった。

(第一層): 純水36.0g、DBS 0.2g、スチレン38.6g、ブチルアクリレート28.9g、グリシジルメタクリレート22.5g、t-ドデシルメルカプ

- 1 6 -

タン 0.1g

(第二層):実施例1と同じ。

(第三層) : 実施例1と同じ。

実施例3

第一層、第二層、第三層の重量比が 5:2.5:2.5 となる本発明のエマルション組成物を製造した。 操作は実施例1と同様で、各層の乳化モノマーの 組成は、以下の通りであった。

(第一層):純水90.0g、D8S 0.5g、スチレン 1 21.1g、ブチルアクリレート81.4g、グリシジ ルメタクリレート22.5g、t-ドデシルメルカブ タン 0.25g

(第二層):純水45.0g、DBS 0.25g、スチレン58.1g、ブチルアクリレート54.4g、tードデシルメルカプタン0.13g

(第三層): 純水45.0g、DBS 0.25g、スチレン 30.2g、ブチルアクリレート68.8g、メタクリ ル酸13.5g、 t ードデシルメルカプタン0.13g 実統例4

実施例3の第一層のTgを下げた本発明のエマル

ション組成物を製造した。操作は実施例1と同様で各層の乳化モノマーの組成は以下の適りであった。

(第一層):純水90.0g、DBS 0.5 g、スチレン 76.5g、プチルアクリレート 126.0g、グリシ ジルメタクリレート22.5g、tードデシルメル カプタン0.25g

(第二層) : 実施例3と同じ。

(第三層):実施例3と同じ。

実施例5

実施例1の第二層および第三層のモノマーの中でスチレンをメチルメタクリレートに代えて、本発明のエマルション組成物を製造した。操作は実施例1と同様で、各層の乳化モノマーの組成は以下の通りであった。

(第一層):実施例1と同じ

(第二層): 純水72.0g、DBS 0.4 g、メチルメタクリレート91.8g、ブチルアクリレート88.2g、tードデシルメルカプタン 0.2g

(第三層): 純水72.0g、BBS 0.4 g、メチルメ

- 19-

爽施例7

実施例 6 の第二層および第三層のモノマーの中でスチレンをメチルメタクリレートに代えて、本発明のエマルション組成物を製造した。操作は実施例 1 と同様で、乳化モノマーの組成は以下の通りであった。

(第一層): 実施例6と同じ

(第二層):純水72.0g、DB\$ 0.4 g、メチルメタクリレート 104.0g、2-エチルヘキシルアクリレート76.0g、tードデシルメルカプタン0.2g

(第三層): 純水72.0g、DBS 0.4 g、メチルメタクリレート72.0g、2-エチルヘキシルアクリレート94.5g、メタクリル酸13.5g、tードデシルメルカプタン 0.2g

比較例1

各層の重量比およびTgは実施例!と同様で、ただし、第一層にエポキシ基を含まないエマルション超成物を製造した。操作は実施例!と同様で、各層の乳化モノマーの組成は、以下の通りであっ

タクリレート56.7g、プチルアクリレート 109. 8g、メタクリル酸13.5g、 t - ドデシルメル カプタン 0.2g

寒施例6

(6)

実施例 I の各層のモノマーの中でブチルアクリレートを2 ーエチルヘキシルアクリレートに代えて、本発明のエマルション組成物を製造した。操作は実施例 I と同様で、各層の乳化モノマーの組成は以下の通りであった。

(第一層): 純水36.0g、DBS 0.2 g、スチレン42.8g、2-エチルヘキシルアクリレート24.7g、グリシジルメタクリレート22.5g、tードデシルメルカプタン 0.1g

(第二層):純水72.0g、DBS 0.4 g、スチレン・105.3g、2-エチルヘキシルアクリレート74.7g、tードデシルメルカプタン 0.2g

(第三層):純水72.0g、DBS 0.4 g、スチレン72.9g、2-エチルヘキシルアクリレート93.6g、メタクリル酸13.5g、tードデシルメルカプタン 0.2g

- 2 0 -

た。

(第一層): 純水36.0g、DBS 0.2 g、スチレン54.9g、プチルアクリレート35.1g、tードデシルメルカプタン0.1 g

(第二層):実施例1と同じ

(第三層):実施例1と同じ。

比較例 2

各層の重量比およびTgは実施例2と同様で、ただし、第一層にエポキシ基を含まないエマルション組成物を製造した。操作は実施例1と同様で、各層の乳化モノマーの組成は、以下の通りであった。

(第一層): 純水86.0g、0BS 0.2 g、スチレン 36.9g、プチルアクリレート53.1g、tードデ シルメルカプタン 0.1g

(第二層):実施例1と同じ

(第三層):実施例1と同じ。

比較例3

各層の重量比およびTgは実施例3と同様で、ただし、第一層にエポキシ基を含まないエマルショ

ン組成物を製造した。操作は実施例1と同様で、 各層の乳化モノマーの組成は、以下の通りであっ た。

(第一層):純水90.0g、DBS 0.5 g、スチレン 137.7 g、ブチルアクリレート87.3g、tード デシルメルカプタン0.25g

(第二層): 実施例3と同じ (第三層): 実施例3と同じ。

比較例 4

各層の重量比およびTgは実施例4と同様で、ただし、第一層にエポキシ基を含まないエマルション組成物を製造した。操作は実施例1と同様で、各層の乳化モノマーの組成は、以下の通りであった。

(第一層):純水90.0g、DBS 0.5 g、スチレン92.7g、ブチルアクリレート 132.3g、tードデシルメルカプタン0.25g

(第二層):実施例3と同じ(第三層):実施例3と同じ。

比較例5

- 2 3 -

ポキシ基は反応せず、両者は安定に存在している ことがわかる。

試験例2

実施例1~7および比較例1~4より得られた エマルション組成物を、テフロン板上に途布し、 常温で乾燥して、フィルムを作製した。

第3表に、これらのフィルムのゲル含率および 酸価を示した。

なお、これらの測定方法は次の通りであった。 ゲル含率:フィルムの質量(Mi)を測定した後、 これをトルエンに3日間浸漬し、トルエンに溶解 した固形分の質量(Mi)から、以下の式により計 算した。

ゲル含率(%) = ((M₁-M₁)/M₁)×100 酸価:試験例1と同様である。

第3表でゲル含率と酸価について、実施例と比 較例を比べる。まず、ゲル含率では実施例の方が 著しく高く、また、乾燥が逃むにつれ増加する。 また、酸価では、実施例の方が低く、乾燥によっ て減少する。これらのことから、実施例では常温 () 使用したモノマーの種類・量は実施例3と同様である。ただし、乳化モノマーを3回に分けて商下することは行なわず、全ての乳化モノマーを一回で液下し、単層構造のエマルション組成物を製造した。全ての乳化モノマーを3時間で液下し、2時間熱成した以外は実施例1と同様の操作で行なった。

試験例1

実施例1~7より得られたエマルション組成物の酸価を、理論値と測定値で第2表に示した。

なお、酸価の測定方法は、次の通りであった。 酸価:試料をn-ブタノールとキシレンの混合 溶剤(l:1、体粧比)に溶解させ、1%フェノ ールフタレインを指示薬として、N/10 KOH (アル コール溶液)にて滴定する。

第2表に示されるように、酸価の理論値と測定値はほぼ一致している。もし、カルボキシル差と エポキシ基が架橋反応を起こせば、カルボキシル 基が消失し、酸価が減少する筈である。

このことから、実施例ではカルボキシル基とエ

- 2 4 -

での乾燥によって、カルボキシル基とエポキシ基 が反応し、架橋が進んでいることがわかった。 試験例3

試験例2の方法により作製されたフィルムの引張り強度および伸び率を第4表に示した。

第4表に示されるように、フィルム強度はエポキシ基を含んだ実施例の方が高く、架構構造による強度向上の効果が発現している。

試験例

試験例2の方法により作製されたフィルムの耐水性、吸水率および耐溶剤性を第5表に示した。 なお、これらの測定方法は、次の通りであった。

耐水性:フィルムを3日間、水浸漬し、白化状態を目視観察した。

白化状態の結果は、○(良好) > △(普通) > × (不良)で表示した。

吸水率:フィルムを3日間、水浸液し、その重 量増加分の割合を測定した。

耐溶剤性:フィルムを3日間、トルエンに設資 し、その変化を目視瞑察した。 結果は、◎(変化なし)>○(膨潤)>△(一部溶解)>×(全溶解)で表示した。

第5妻に示されるように、フィルムの耐水性、 吸水率および耐溶剤性はエポキシ基を含んだ実施 例の方が良好であった。

試験例5

実施例 1 ~ 7 および比較例 5 より得られたエマルション組成物の貯蔵安定性を検討した。

なお、その測定方法は、次の通りであった。

貯蔵安定性:エマルション組成物を40℃の恒温 室に保存し、酸価、固形分および粘度の経日変化 を測定した。酸価の測定方法は試験例1と同様で あった。

まず、1ヶ月後の固形分および粘度ではどのエマルション組成物でも大きな変化は見られなかった。また、第8 表に示すように、酸価については実施例1~7では一定かまたは僅かに変化するだけである。一方、比較例5の酸価は経日で徐々に減少する。

このことから、 3 暦構造を有する実施例のエマ

(8) ルション組成物は単層構造の比較例5の組成物に 比べて架積反応を起こさず安定であると言える。 (発明の効果)

本発明は、従来技術では達成されなかった、一 被型で、ポット・ライフが長く、且つ、常温でも 塗膜形成時に効果的な架構反応を起こすエマルション組成物を提供するものである。

即ち、反応性官能基を含まない本発明の範囲外である比較例1~4は、架構度、強度、耐水性および耐溶剤性が劣っている。また3層構造を有しない本発明の範囲外である比較例5は、貯蔵安定性に劣っている。これに対し、反応性官能基を有し、3層構造を形成している本発明の範囲内である実施例は、これらの性能が全て優れている。

このように本発明はポット・ライフが長く、常 温でも強度形成時に架構構造を形成し、良好な架 構塗膜が得られるので、塗料、接着剤、抵加工、 繊維加工、印刷インキ、セメント混和剤などの広 い分野にわたって好適である。

- 2 7 -

- 2 **8** -

第 1 表 (9)

单位: 重量%

	実施例	実施例 2	実施例	実施例 4	実施例 5	実施例 6	実施例 7	比較例	比較例 2	比較例	比较例 4	比較例 5
第一層/第二層/第三層	20/4	0/40	50/2	5/25		20/40/40		20/4	0/40	50/2	5/25	一層のお
第一僧 【g (℃) スチレン プチルアクリレート グリシジルメタクリレート	20 8.6 6.4 5.0	-10 4. 6 10. 4 5. 0	20 26. 9 18. 1 5. 0	-10 17.0 28.0 5.0	20 8.6 6.4 5.0	9. 5 0 5. 0	9.5 0 5.0	20 12.2 7.8 0	-10 8.2 11.8	20 30.6 19.4	-10 20. 6 29. 4 ←	-4. 5 46. 5 45. 5 5. 0
2-エチルヘキシルアクリレート	0	-	-	←	-	5. 5	5.5	0	-	-	-	
第二層 Tg (℃) スチレン プチルアクリレート メチルメタクリレート 2-エチルヘキシルアクリレート	5 20.7 19.8 0 0	1 1 1 1	+ 12.9 12.1 +	1111	← 0 19.6 20.4 0	23. 4 0 0 16. 6	← 0 0 23.1 16.9	← 20.7 19.3 0	1 1 1 1	12.9 12.1 +	1111	
第三層 Tg (℃) スチレン ブチルアクリレート メチルメタクリレート 2-エチルヘキシルアクリレート メタクリル酸	-10 12.8 24.2 0 0 3.0	+++++	← 6.7 15.3 ← ← 3.0	1 1 1 1 1 1	← 0 24.4 12.6 ← 3.0	16.2 0 0 20.8 3.0	0 0 16.0 21.0 3.0	+ 12.8 24.2 0 0 3.0	1 1 1 1 1	← 6.7 15.3 ← ← 3.0	1 1 1 1 1	3.0
エポキシ基の有無	有	有	有	有	有	有	有	無	無	無	無	有

-29-

第2表 エマルション組成物の酸価

	酸 循(×10-4mol/g)				
	理論値	那定值			
実施例!	1.57	1. 50			
実施例 2	1.57	1. 60			
実施例 3	1.57	1.54			
実施例 4	1.57	1.58			
実施例 5	1.57	1.54			
実施例 6	1.57	1.59			
実施例 7	1.57	1.54			

第3表 常温乾燥によるフィルムの架構反応性

	ゲル: (9		酸 価 (×10 ⁻⁴ mol/g)		
乾燥時間	18	7日	7日		
理論値	-		3. 60		
実施例 1	52. 6	68. 2	0. 66		
比較例1	0. 1	1.5	3. 88		
実施例 2	66. 3	73.1	1. 23		
比較例 2	3. 4	2. 8	3.74		
実施例3	2. 5	31.2	2. 20		
比較例3	0. 7	2. 0	3.86		
実施例4	27. 4	46. 2	0.88		
比較例4	4. 9	3.7	3. 71		
実施例 5 実施例 6 実施例 7	59. 0 40. 8 64. 9	69. 5 45. 3 68. 3	1. 05 1. 29 1. 60		

第4番 フィルムの機械的性質

	引張り強度 (Kg/cm²)	伸び率 (%)
突施例1	65. 6	458
比較例 1	53. 4	312
実施例 2	35. 1	442
比較例 2	15. 7	974
実施例3	83. 7	139
比較例3	52. 5	133

フィルム:0.2mm厚・7日間常温乾燥 引張り速度=20mm/min. 測定温度=20℃ (10)

第5 豊 フィルムの耐水性および耐溶剤性

	耐水性	耐溶剂性	吸水率(%)		
実施例 」 比較例 1	۵ ×	0 ×	8. t 21. 2		
実施例 2 比較例 2	Δ ×	O ×			
実施例 3 比較例 3	Δ ×	0 ×	9. 0 14. 7		
実施例 4 比較例 4	۵ ×	O ×	_ _ _		
実施例 5 実施例 6 実施例 7	Δ Δ Δ	0 0 0			
.		_	-		

フィルム:0.2mm 厚・7日間常温乾燥 疫漬時間:3日間×常温

- 3 2 -

第6表 エマルションの貯蔵安定性

	酸 価 (×10-'mol/g)						
貯蔵日数	0 8	10日	22日	75 🛭			
実施例 1	1.50	1.51	1.51	1.50			
実施例2	1.60	1.59	1.54	1.48			
実施例3	1.54	1.60	1.54	1.54			
実施例 4	1.58	1.59	1.57	1.46			
実施例 5	1.54	_	_	1.51			
実施例 6	1.59		_	1.55			
実施例 7	1.54	_		1.52			
比較例 5	1.52	1.41	1. 33	1. 31			

貯蔵温度=40℃

特許出願人(312) 三井東圧化学株式会社

代 理 人(7524) 最 上 正 太 郎

- 3 3 -